(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭58-116165

Int. Cl.<sup>3</sup>
 B 41 J 3/04

識別記号 103 庁内整理番号 7810-2C ❸公開 昭和58年(1983)7月11日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

❷インク噴射ヘッド

願 昭56-215330

②出 願 昭56(1981)12月29日

@発 明 者 杉谷博志

東京都大田区下丸子 3 丁目30番

2号キャノン株式会社内

**⑦**発 明 者 松田弘人

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号キヤノン株式会社内

⑫発 明 者 池田雅実

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号キヤノン株式会社内

⑪出 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

2 号

個代 理 人 弁理士 丸島儀一

男 編 書

1. 発明の名称

②特

インク吸射ヘッド

## 2. 特許請求の範囲

インク吐出圧発生素子を紹えたインク通路の 1つに対し、近接した2以上のインク吐出孔を 配設して以ることを特徴とするインク吸射へっ ド。

## 3. 発明の評細な説明

本発明はインク噴射へすド、とりわけ、記録 用のインク箱を形成するのに適用されるインク 噴射へすドに関する。

一般に、インタと呼ぶ配録被を各種の方式 (例えば、静電吸引力を利用する方式や圧電素 子の機械的振動を利用する方式等が知られている。)によって数細を吐出孔から質出させて小 額化し、この小舗を紙等の被記録面に付着させ て記録を行なう所聞、インタジェット記録方式 に於ては、とりわけ、印字品位を向上させる目 的から被配録面に打ち込まれるインクドットの 密度を高めること(つまり、ドットが迷眈して いる方が印字品位は良好である。)が重要な課 継である。

しかしながら、従来に於ては、製造技術上の 割的から、高密度インクドットを形成し得るイ ンク項射へッドを得ることは極めて困難なこと であった。

本発明は、新かる従来技術の解決し得なかった経悪を解決することを自的とする。 換言すれば、本発明の主たる目的は、高街度インクドットを安定して形成し得ると共に、寝道でコンパクトに構成されるインク噴射へッドを提供することにある。

斯かる目的を達成する本発明のインタ質射へ ッドは、インク吐出圧発生素子を備えたインタ 通路の1つに対し、近接した2以上のインタ吐 出孔を配数して成ることを特徴にしている。

以下、図面を用いて本発明の実施例を詳細に
説明する。

特開昭58-116165(2)

第1図(a),(b),(c)によって本発明の一実施貿を示す。

第1図(a)は、一実施例としてのインク噴射へ ッドの外観新祝図であり、第1図(b)、(e)は共仁、 第1図(a)のX、X線に於ける切断面図である。

度、互大に丘接して配設することも可能である。 又、これに加えて、インク吐出孔母に案子2 を対応させる様に変形することも可能である。 つまり、第1図(g)と同様に、一つのインク室4 内に、インク吐出孔と同じ悩数の互大に分解した 業子2を配散することも可能である。

膜とAl, Au等の導電膜を交互に機廠していく過 。程に於いて導電膜をフォトリングラフィによっ て所望の配線パターンにして構成する多層配線 技術等を利用することができる。

そして、3は基板1と同様の素材から成るス ペーサーであり、とのスペーサー3の中央都を くり抜くととによって業子2の上方にインク盒 4 が形成され、とのインク窒4内には基板1の 一部に設けた不図示の貫通孔を通してインク導 管5よりインクが供給される様になっている。 尚、前記導管をセスペーサー8の一部に接続さ せることもできる。又、導管5の設置偏数も図 示例(1個)のみド段定されない。 & は、その 厚さ方向に貫通したインク吐出孔7a,1bを 敗けた平板であり、とれる兼配基板 1 と関機の 素材から成るものである。そして煎配したイン ク吐出孔でありておは微細加工技術の許す繰り 近接させて配数するととができ、その無数も盛 示例に限定されるものではなく、(一つのイン 夕童 4 に対して) 3 以上、何えば3 個~ 5 個個

次に、第2図(a) , (b) , (c)によって、別の実施 例を説明する。

第2일(4)は、別の実施例としてのインタ噴射

ヘッドの外級斜視図であり、第2 図(b) , (e) は共 に、第2 図(a) のY , Y線に対ける切断面図である。 図に於て、1 1 は第1 図の基板1 に、1 2 は 第1 図のインク吐出圧発生素子2 に、1 3 は第 1 図のスペーサー3 に、14a,14b,14c,14d は何 れも第1 図のインク室4 に、1 5 は第1 図の等 質5 に、1 6 は第1 図の平板6 に、又、17a , 17b,17e,17d,17e,17f,17g,17b は何れも第1 図 のインク吐出孔に夫々相当する構成要素であり、 各々の詳細は第1 図に就いて説明されていると

尚、この第2因々示例に於ても、第1因々示例と同様に、各インク吐出孔 17m, …, 17m は、数線加工技術の許す限り近接させて因示の如く 直線状若しくは不凶示のジグザグ状に配象する ことができ、その悩数も固示例に誤定されるも のではをく、(一つのインタ童に対して) 3 以

**シりである。** 

特開昭58~116165(3)

上、例えば3個~5個程度、互大近接して配設 することも可能である。

又、これに加えて、第1回本示例と阿様にインク吐出孔毎に分離された本子12を対応させる様に変形することも可能である。つまり、第2回(c)と阿様に、一つのインク室例えば14m内に、インク吐出孔と阿じ個数の互が分離した素子12を配数するととも可能である。

3. しかも、インク吐出孔の高密度、微調加工 は比較的容易なことであるから、ヘッド自体 の製造を容易且つ歩留り良く行えことができ る。等の効果が得られる。

## 4. 図面の記草な説明

第1図(a),第1図(b),及び第1図(c)は、何れ (c) (4年発明に保る一実施例の説明Aであり、第1図 (a)は、一実施例としてのインク喚射へっドの外 観針視図、第1図(b)及び第1図(c)は共に、第1 図(a)のX, X額に於ける切断函図である。

第2回(a),第2回(b)及び第2回(c)は、何れも 不発明に係る他の実施例の説明図であり、第2回(a)は長尺型インク噴射へ, ドの外観射視図、

部2図(b)及び第2図(c)は共に、第2図(a)のY, Y組に於ける切断面図である。

Mに於て、2,12はインク吐出圧発生素子、4,14a,14b,14c,14d,はインク室、7a,7b,17a,17b,17e,17d,17e,17f,17g,17bはインク吐出れてある。

連続酸による印字を視覚することができるものである。

又、第2図々示例の様々長尺へ、ド、例えば A 4 サイズの配録紙の級方向の長さとほど等長のインク吐出孔列を備えた長尺へ、ドを用いる場合には、走査回数が1回で新むので、鉱1図々示例のヘッドを用いる場合に載べて印字所要時間をかなり短縮するととができる。

因に、第1図(c)又は第2図(c)に決て例示された互に分離された複数個のインク吐出圧発生象子2,12を作動させる方式としては、同時又は順次の何れの作動方式を採用しても良い。

以上の実施例によって説明したとおり、本発明によれば、

- 特に印字の縦方向に於て高密度に集積されるインクドットが形成できる為、従来にない 良品位の印字を得ることが可能である。
- 2. 又、インク吐出孔がインク吐出圧発生素子 に極近接して高密度に配列されている為、 趣にしてコンパクトに構成できる。



